

Definovanie masky (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Maska umožňuje rýchle vyhadávanie skupiny objektov, ktorých názvy alebo popisy majú urité spolené znaky. V maskách je možné použi špeciálne znaky uvedené v nasledujúcej tabuke.

Znak	Význam znaku
*	Nahrádza ubovoný poet znakov.
?	Nahrádza jeden znak.
【znaky】	Umožnuje uvies niekoko znakov (bez oddeovaa), ktoré sa môžu vyskytova na konkrétnnej pozícii.
【^znaky】	Umožnuje uvies niekoko znakov (bez oddeovaa), ktoré sa nemôžu vyskytova na konkrétnnej pozícii.

Maska sa definuje v dialógovom okne, ktoré sa otvorí kliknutím na tlaidlo **Výber** nachádzajúce sa v okne zoznamu objektov (konfigurácia masky).

Nasledujúca tabuка obsahuje niekoko demonštraných príkladov použitia masky.

T1* AND *	Všetky objekty, ktorých meno zaína reazcom "T1", a ktoré majú ubovoný popis.
??K_COx* AND *priemer	Všetky objekty, ktoré obsahujú reazec "K_COx" nachádzajúci sa v mene objektu za druhým znakom zava, a ktorých popis koní reazcom "priemer".
K[123]* AND *	Všetky objekty, ktorých meno zaína znakom "K", ktorých druhý znak v mene je "1" alebo "2" alebo "3", a ktoré majú ubovoný popis.
*[^8] AND ?03*suma	Všetky objekty, ktorých meno nekoní znakom "8", a ktorých popis obsahuje reazec "03" zaínajúci druhým znakom zava a koní reazcom "suma".